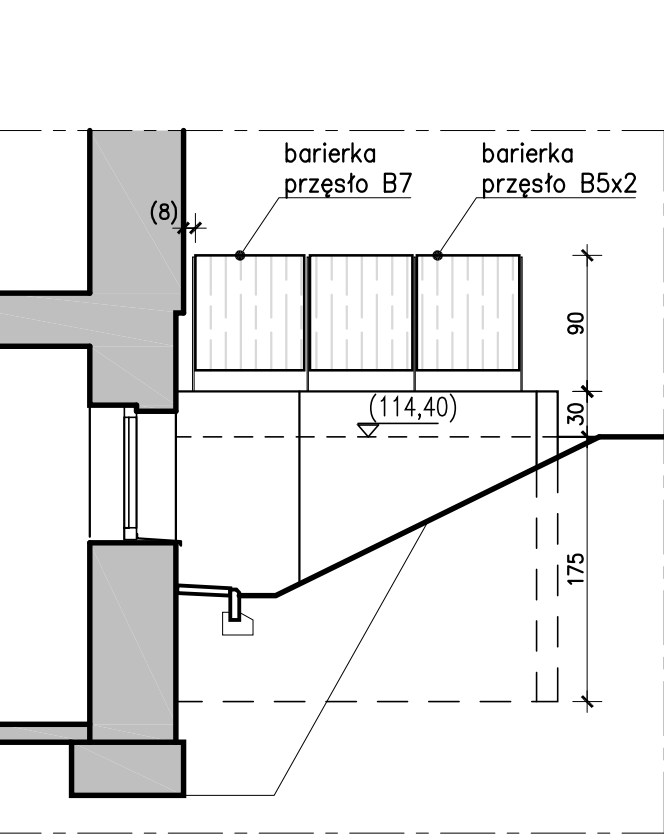
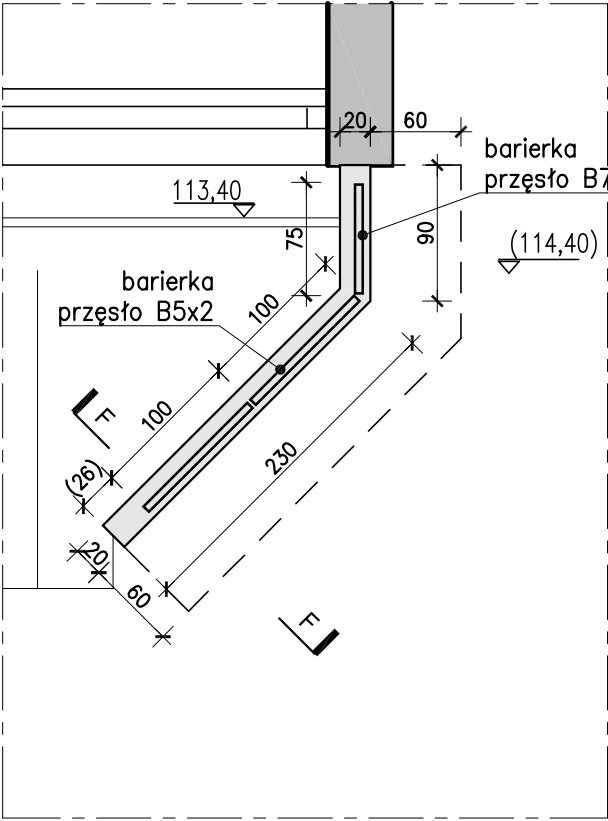
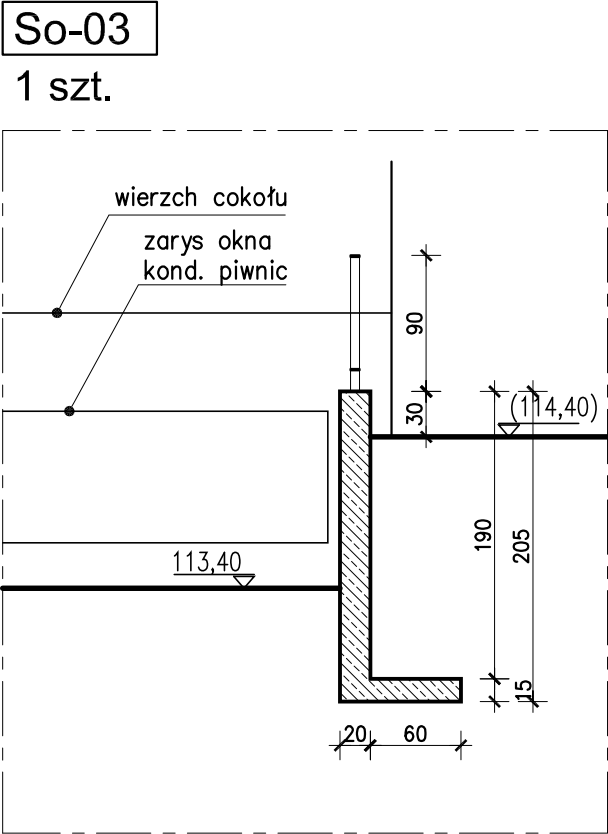
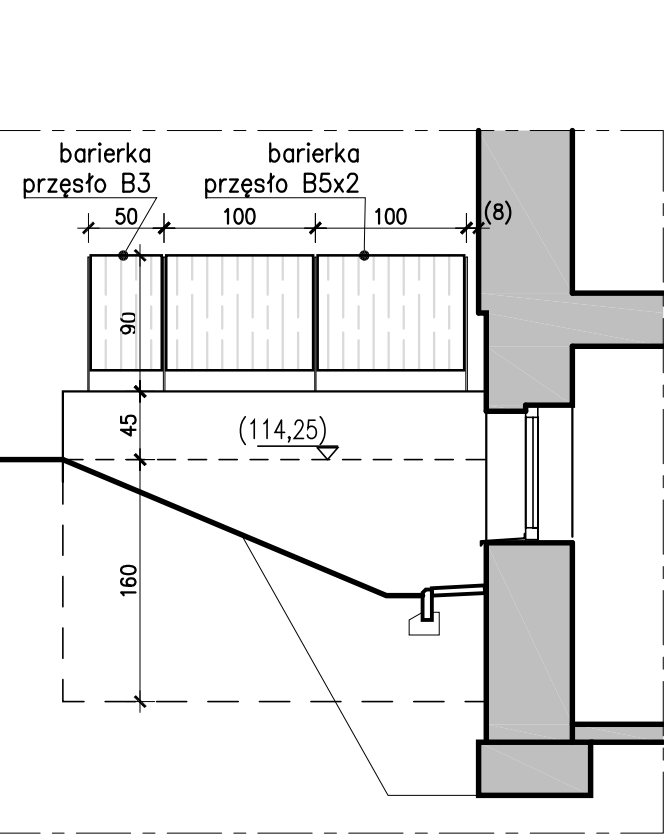
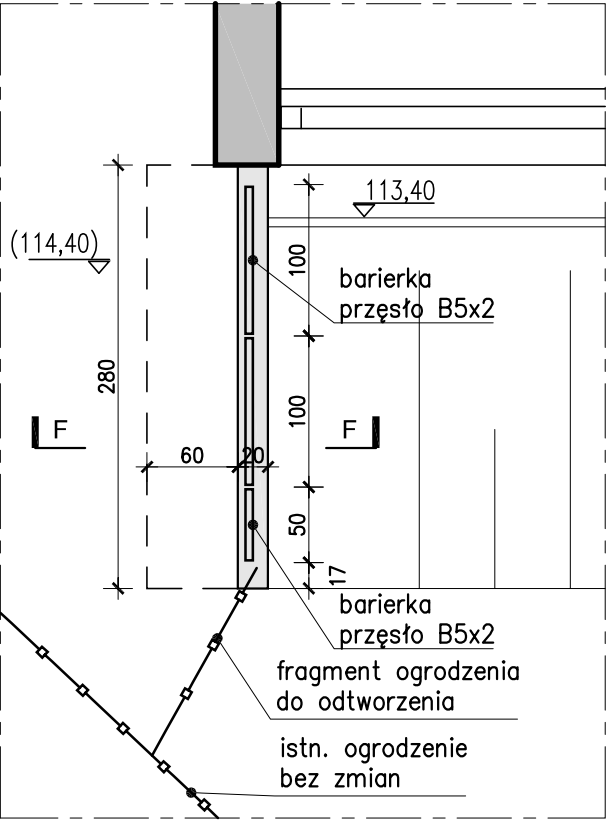
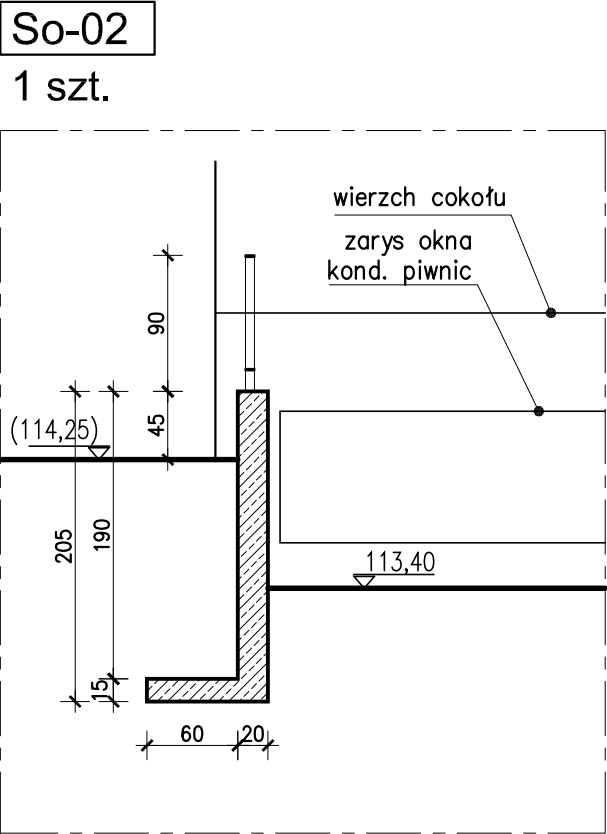
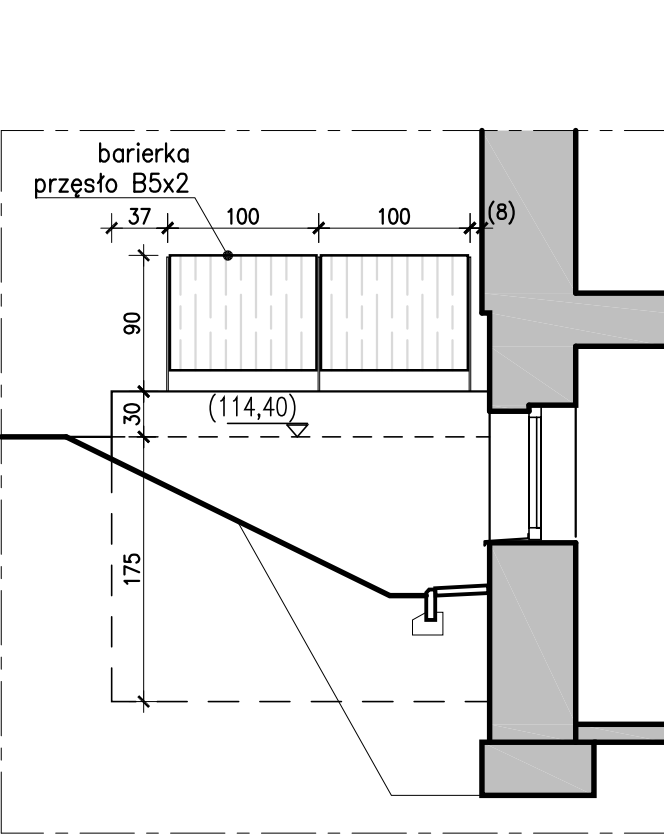
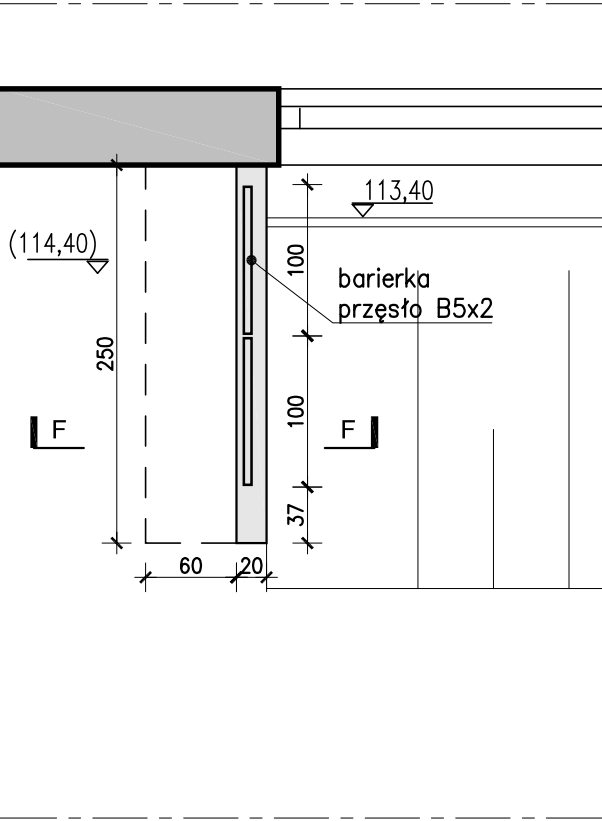
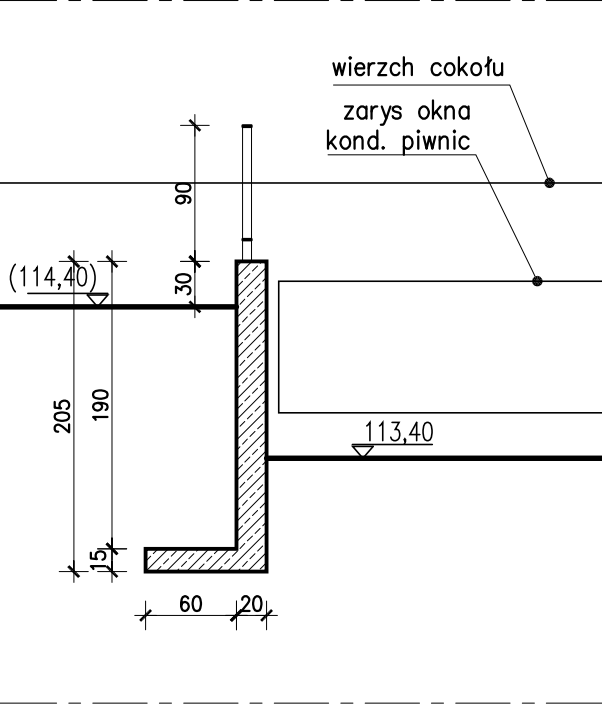


So-01
5+4 szt. (lustrzane odbicie)



| | | | |
|------------------------------------|---|------------|---------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 | | |
| INWESTYCJA: | ODWODNIENIE TERENU I IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie dz. ew. nr 11, obręb 5-05-08 | | |
| INWESTOR: | POLITECHNIKA WARSZAWSKA Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa | | |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY (techniczny) | | |
| RYSEUNEK: | ŚCIANKI OPOROWE | | |
| | | | |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | | |
| | | | |
| PROJEKTANT: | | | NR UPRAWNIENI |
| mgr inż. arch. Bartłomiej Woźnicki | | | MA 010/06 |
| SPRAWDZAJĄCY: | | | |
| mgr inż. arch. Bartosz Zdanowicz | | | MA 089/04 |
| DATA: | SKALA: | NUMER RYS: | |
| 25.01.2023 | 1:50 | A-11 | |

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM. Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie składować wymiarów z rysunku. Rozpatrywać łącznie z opisem.